PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-150741

(43)Date of publication of application: 21.11.1981

(51)Int.CI.

G03C 1/71 GO3F 7/10

3/06 HO5K

(21)Application number: 55-054359

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

25.04.1980

(72)Inventor: TANAKA HARUYORI

SUGIHARA SHIGEO **IWAZAWA AKIRA** ONOSE KATSUHIDE

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photosensitive resin composition for a printed wiring plate with superior heat resistance and electric insulation by adding a photosensitive resin using polyvinylphenol as the matrix polymer and having specified structural units together with polyimide resin.

CONSTITUTION: Polyvinylphenol having structural units represented by formula I is reacted with sinnamic acid chloride to obtain photosensitive resin A contg. structural units represented by formula II as well as structural units represented by formula I. On the other hand, polyvinylphenol is simultaneously reacted with sinnamic acid chloride and epichlorohydrin to obtain photosensitive resin B contg. structural units represented by formulae I, II, III. A coating liq. is then prepared contg. resin A and epoxy resin or contg. polyimide resin as a nonreactive polymer binder soluble in a developing solvent for resin B together with resin A, epoxy resin and resin B. The liq. is applied to a printed wiring plate and used as a photoresist. Thus, a resist pattern with superior heat resistance, insulation, adhesion, etc. is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭56—150741

6)Int. Cl.³ G 03 C 1/71 G 03 F 7/10

H 05 K

織別記号

庁内整理番号 6791—2H 7267—2H

6465-5F

◎公開 昭和56年(1981)11月21日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

64感光性樹脂組成物

②特 顧 昭55-54359

3/06

②出 顕 昭55(1980) 4 月25日

②発明者田中啓順

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所內

仍発 明 者 杉原茂雄

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 英城電気通信研究所內

心奈 明 者 岩沢晃

茨城県郑珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所內

の発 明 者 小野瀬勝秀

茨城県那河郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所內

の出 願 人 日本電信電話公社

〇代 理 人 弁理士 中本宏

劉 嶽 馨

1. 発明の名称 感光性樹脂組成物

2.特許請求の親照

で扱わられる構造単位を有する線光性観影、エボキン樹脂及び酸感光性観影の現像溶剤に 可感である非反応性高分子能合物としてのポリイミド樹脂を含むことを特像とする感光性 影路組成物。

で扱わされる構造単位を有する感光性樹脂及び陰感光性樹脂の現像溶剤に可溶性である非反応性満分子結合剤としてのボサイマド樹脂を含むことを聴象とする感光性樹脂組成物。 3. 発明の詳細な説明

本発明は感光性倒弱組成物に関し、更に詳細には耐無性、気気熱酸性が改善された感光性観

感光性刺激は健康、精質加工分野、例えばブリント配線破裂環分野にかいてめつき又はエクテングの為の耐食機像を形成するために用いられることは良く知られている。 永近この様の感

光色樹脂として光楽器は重合体と非反応性高分 子科自朝とを對外合せたフィルム形成可能之特 料が在目され、光泉鬱性の思先性傷脂に非反応 性高分子結合剤、潜感剤、可服剤、染料等を配 合してフイルム状フォトレジストとして用いる てとが知られている。そしてとの種の代表的な 展先後衛脂としてはポリピニルアルコールをケ イ皮酸でエステル化したポリピニルアルコール - ケイ皮酸エステル、アクリル化ポリグリシジ ルプクリレートが、又非反応性高分子給合剤と してはポリステルメクタリレート、ポリアミド 等が知られている。そして特にフイルム形成円 能力感光性揭脂は貯蔵安定性、作業性等が優れ、 従来のエッチング用レツスとしての飲用はもと より、ソルダマスクのように高密皮プリント配 盤根の鮑絲材料として使用されるようになつて きた。更にたヌタリーン印製を用いた厚葉技術 に代き、光照射による回路形成によつて高精度、 高密度の多層ブリント 板が待られる光厚膜技術 にかける絶象材料として使用する動きも見られ

特別的56-150741(2)

*

しかしながら、感光性樹脂組成物をブリント 配態板の絶縁材料として使用する場合には、為 寒度及び羽像特性に加えて、 基板並びにプリン ト国路への接着性、はんだ処理時の寸法安定性 及び耐熱性並びに高舶無性が要求されるので、 従来の感光態樹脂ではとれらの要求特性を消足 することができせかつた。終先性判別組成物の 耐料性を高める方法としては感光性樹脂の架橋 密度を高めること、又は非反応性高分子組合剤 どして耐熱性に受れたポリイミド樹脂を使用す るなとが考えられる。しかしまから感光性樹脂 の契督審護を高めるため不能和二度総合の無底 を高くすると光安定性又対熱安定性に問題を生 ずる。又一頭非反応性高分子組合剤として一般 のポリイゼド樹脂の使用は、麻光性樹脂との相 君性心悪いこと、ポリイミド街間が一般の有扱 番剝に不着をとと、又ポリイミド樹脂を磨餅す る特殊な有機器削は光架機した応光機樹脂をも

題がある。

本限明者等はこれらの問題について多角的に 検討した結果、成先性機能の基本重合体として ポリビエルフェノールを使用することに強目し、 以下に送べる本発明を完成するに致つたもので ある。

すなわち本発明の目的は、エッテング用フォトレジストとしてのみでなく。ブリント記録板の絶録材料としても使用可能である財務盤及び 転気飛経性が改善された感光性樹脂組成物を提供することである。

胸配目的を達成する本発明の感光性相影組成 物は

で扱わされる構造単位を有する原先性制度、エポーン構能及び政感先性機能の現象器列に可思である非反応性最分子結合所としてのポリイミ ド樹脂を含むことを容像とする感先性樹脂組成物(第一発明)であり、又

で扱わされる糖達単位を有する感光性樹脂及び 酸感光性樹脂の現象器削に可溶性である非反応 性高分子結合解としてのポリイミド樹脂を含む ことを特象とする感光性樹脂組成物(第二発明) である。

果二発明においては底先性機関中に含まれる 式(E) の構造単位中のグリシジを基が前途した 気一発明のエボキシ観節と同様に、現像後の活 処理により開題第合して架構密度をあめる。し かしながらエボキシ劇職を質に添加してもよい。

本発明において使用されるポリイミド観節は 感光性樹脂の観像剤に可容であることを被する 特際昭56-150741(3)

によりエステル化し、かつフェノール性水酸等の残器をエピタロルにドサンを反応させてグラシウルエーテル化することにより製造される。 との反応においてフェノール性水酸当は完全に エステル化又はエーテル化されることはなく、 その若干は米反応で残る。エステル化及の工程 アル化は同時に行まつてもよく、又別個の工程 で行なつてもよい。

使用されるエポキン樹脂としては、脂肪疾病、

が、 感光性制能との相差性が良好であるものが 選択される。 ポリイミド 前配は リメテル ホルム アミド、 リメケルフセトフミド、 リーメテル ピロッドン、 ニータレゾール、 シタロヘキサノン、 タロロホルムに可称であり、 感光性機関と 共通 する 野羽 両 群性の 点から 選択することも できる。 本語 羽において使用されるボリイミド 樹脂の

本男明ドおいて使用されるポリイミド樹脂の 具体例としては

で表わされる報道単位を有する各種ボサイミド 機能が挙げられ、感先性機能: ボリイミド樹脂 の配合比は一般に6:4~4:6(展最比)で エス

本発明の感光性樹脂組成物には、輸配成分のの外、一般のフォトレジストに配合される各種のの動物を配合することができる。本発明といては、ベングイン、ベチャブントラキノン、ナフトキノン、ベンス・ナーン、オピラーズ・ケトンをど一般にある。それる増高的で超越、複彩、頻繁を加えて、水光の他各種の可認制、複彩、頻繁を加えて、水光の他各種の可認制、複彩、頻繁を加えて、水光の他各種の可認制、複彩、頻繁を加えて、水光の他各種の可認制、複彩、頻繁を加えて、水光の他各種の可認制、複彩、頻繁を加えて、水光の他各種の可能的を選挙の用途に適用させると。

本発明の感光性樹脂組成物の発症にあたつて

h.

突 施 例 :

1 4 のセパラブルフラスコに 1 0 0 9 のポリビエルフェノール (丸豊石油社製、レジン取 7) を 3 0 0 3 のメテルエテルケトンに密解してみた 1 0 0 7 のポリス、 とりジン 2 6 3 を 加え、 これに 5 0 1 0 0 ケイ皮酸 タロライドを 4 2 4 のメテルエテルケトンに 超解した 部をを 数しく 提择し をがら 薬 時間 化 次に 反応系を 5 0 でに 保つた まま 4 時間 化 放け 大。 次に 分 で で で に ない で と に より 感光 性 質 路 () が 得られた。

次化下記の配合のドライフイルA状のフォト レジスト(厚さ 5 0.pm) を作扱した。

特別的56-150741(4)

現像剤としては、不症性であること及び光架 機した感光性質能及びそれに包蔵されたエポキ シ質節並びによりイミド質器を書解しないこと を要し、その具体的としてはシクロへキサノン 又はクレゾールが挙げられる。

次に本発明を実施例について説明するが、本 発明はこれによりなんら限定されるものではま

寅蕗粥2

ポリビニルフェノール(丸槽石物社数ンジョ)1 1 0 9 とケイ皮酸タロタイド 5 0 9 とエビタロルヒドリン 3 0 9 とを実施例 1 と伺機にして反応 3 せるととにより感光性関節倒を得た。 久に下配配金のドライフイルム状フォトレジスト(厚さ5 0 8m)を作数した。

とのドライフインムを使用して実施例1と掲載にして耐點性、高絶操性、接着性に優れたレジストペターンを得た。ステップタブレットの確化贷数は4段であり、180℃で1時間触処理することにより78 が158℃のペターンが得られた。

4. 医面の歯単な説明

熱付図面は本筅明の感光色根岩とエポキシ質

特別部56-150741(3) 酸との反応を化物だついて、エポキシ複数の分子量と変化物の熱変形型嵌の胸係を示したグラフである。

> 将新出职人 日本電信電話会社 代 遺 人 中 本 安

